

## 研究成果報告書 (掲載期間 2018.11-2019.10)

### 審査学術論文

- (1) Y. Hashimoto, Hsin-Hui Huang, M. Yoshimura, M. Hara, T. Hara, Y. Hara and M. Hamagaki : Dependence on treatment ion energy of nitrogen plasma for oxygen reduction reaction of high ordered pyrolytic graphite, Jpn. J. Appl. Phys., Vol.57, 2018, No.12, p. 125504-1~125504-5.
- (2) 橋本 雄一, 鈴木 達也:液相合成法を用いたシリコン基板上への一様な炭素膜の作製, 電気学会論文誌 A, Vol.139, 2019, No.7, p.326~332.

### 学術論文

- (1) Y. Hashimoto, T. Suzumura : Deposition of Uniform Carbon Film on Silicon Substrate by Chemical Solution Process, Electron. Comm. Jpn., Vol.102, 2019, pp.3-9.